PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-358005

(43)Date of publication of application: 26.12.2001

(51)Int.CI.

H01F 1/26 1/00 1/22 1/24 B22F H01F H01F // C22C 38/00

(21)Application number: 2000-176207 (22)Date of filing:

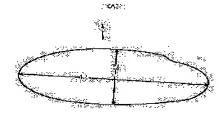
13.06.2000

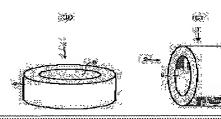
(71)Applicant : DAIDO STEEL CO LTD (72)Inventor: TAKEMOTO SATOSHI

SAITOU TAKANOBU

(54) ATOMIZED SOFT MAGNETIC POWDER AND DUST CORE USING IT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide atomized soft magnetic powder excellent in molding and to provide a dust core with small core loss and high magnetic permeability which is easily manufactured with it. SOLUTION: Soft magnetic atomizing powder 1 manufactured by an atomizing method is provided whose ratio between major axis L1 and minor axis L2, L1/L2, is 1.3-2.5, with the powder of average particle size 30 µm or less being 40 wt.% or above while that of 5 μm or less being 10 wt.% or less. A particle size D50 is 50 μm or less when the powder is integrated sequentially starting with small size up to 50 wt.% of the entire powder.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

05/07/04

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-358005 (P2001-358005A)

(43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

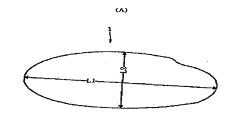
(51) Int.Cl.7		設別記号	F I デーマコート*(参考)
HOIF	1/26		H01F 1/26 4K018
B22F	1/00		B22F I/00 Y 5E041
HOIF	1/22		H01F 1/22
	1/24		1/24
// C22C 3	8/00	303	C22C 38/00 303T
			審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)
(21)出願番号		特額2000-176207(P2000-176207)	(71)出頭人 000003713
			大同特殊網株式会社
(22)出顧日		平成12年6月13日(2000.6.13)	愛知県名古屋市中区第一丁目11番18号
			(72) 発明者 武本 聡
			愛知県一宮市森本4丁目14-12 エスポワ
			ール森本203号室
			(72)発明者 斉藤 貴伸
			受知県岡崎市板屋町216-1
			(74)代理人 100098615
			弁理士 鈴木 学
			Fターム(参考) 4K018 BA16 BB01 BB04 BD01
			5E041 AA01 AA02 AA04 AA07 BB01
•			BB05 CA01 HB07 HB17 NN06
			NN14 NN15

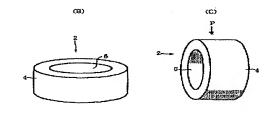
(54) 【発明の名称】 軟磁性アトマイズ粉末およびこれを用いた圧粉磁芯

(57) 【契約】

【課題】成形性に優れた軟磁性アトマイズ粉末と、この 粉末を用いて容易に製造でき低コアロスで且つ高透磁率 の磁気特性を有する圧粉磁芯とを提供する。

【解決手段】アトマイズ法により製造された軟磁性アトマイズ粉末であって、この粉末の長軸 L_1 と短軸 L_2 の比 L_1 / L_2 が1.3~2.5の範囲内にあり、平均粒径が 30μ 以下の粉末が40Wt%以上で且つ平均粒径が 5μ M以下の粉末が10Wt%以下であると共に、上記粉末を小径のものから横算して粉末全体の50Wt%に至った際における粒径 D_5 0が 50μ M以下である、軟磁性アトマイズ粉末1。





10

【特許請求の節用】

【請求項1】アトマイズ法により製造された軟磁性アト マイズ粉末であって、

上記粉末の長軸L1と短軸L2の比L1/L2が1.3 ~2.5の範囲内にあり、

平均粒径が 30μ m以下の粉末が 40wt%以上で且つ平均粒径が 5μ m以下の粉末が 10wt%以下である、ことを特徴とする軟磁性アトマイズ粉末。

【請求項2】前記粉末を小径のものから積算して、粉末 全体の50 wt%に至った際における粒径Dsoが50μ m以下である、

ことを特徴とする請求項1に記載の軟磁性アトマイズ粉末。

【請求項3】請求項1または2に記載の軟磁性アトマイズ粉末とバンイダとを混合してプレス成形されたものであって、

100kHzにおける透磁率(μ')が50以上であり、 且つ100kHzで1kGの磁界を印加した際のコアロス(Pc)が400kW/m³以下である、

ことを特徴とする圧粉磁芯。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、軟磁性アトマイズ 粉末およびこれを用いた圧粉磁芯に関する。

100021

【従来の技術】軟磁性の金属粉末をプレス成形することにより得られる圧粉磁芯は、例えば、スイッチング電源における直流出力側の平滑用チョークコイル、交流入力用ノーマルモードノイズフィルタ、或いは、力率改善用のアクティブフィルタ等の種々の電気部品に使用されている。上記圧粉磁芯を得るための軟磁性金属粉末の製造方法には、粉砕法およびアトマイズ法が知られている。上記粉砕法は、電解鉄、珪素鋼、Fe-Si-A1系合金、またはFe-Ni系合金(パーマロイ)のインゴットを製造し、係るインゴットに機械的な衝撃を与えて当該インゴットを粉砕することにより、上記合金などの粉末を得る方法である。また、上記アトマイズ法は、水やガス等の流体を逆円錐形状に噴射した焦点位置に溶融金属を注いよこの溶融金属を微細な粉末にする水アトマイズ法またはガスアトマイズ法が知られている。

 のうち水アトマイズ法では、得られる粉末粒子の形状が 著しく異形となるため、プレス成形して得られる圧粉磁 芯中において、粉末同士が接触し易くなり絶縁性が低下 する。このため、上記圧粉磁芯内における渦電流が増え るので、コアロスが増加する、という問題があった。

【0004】一方、前記ガスアトマイズ法では、非酸化性雰囲気中で粉末が製造されるため、粉末の酸化に伴う上記コアロスの増大を抑制できる。また、得られる粉末が略球形状となるため、圧粉磁芯にした際に粉末同士間の絶縁が確保し易く、禍電流が発生しにくくなるので、コアロスを低減することもできる。しかしながら、ガスアトマイズ法で得られた粉末粒子は略球形状となるため、プレス成形して得られる圧粉磁芯の製品密度を高められる反面、係る磁芯を成形した際における成形性(保形性)が低いため、圧粉磁芯の生産性および品質が低くなる問題があった。

[0005]

【発明が解決すべき課題】近年、圧粉磁芯の低損失化および小型化の要求が高まりつつある。このうち、低損失化に対しては、圧粉磁芯のコアロスを低減することが必要である。また、小型化の要求に対しては、圧粉磁芯の透磁率を増加させることが必要である。しかしながち、前述した軟磁性アトマイズ粉末の何れも、上記の各要求に十分応えられず、特に成形性(保形性)の低い粉末では、圧粉磁芯の生産性および品質の向上が図れない、という問題があった。本発明は、以上に説明した従来の技術における問題点を解決し、成形性に優れた軟磁性アトマイズ粉末と、この粉末を用いて容易に製造でき低コアロスで且つ高透磁率の磁気特性を有する圧粉磁芯と、を提供することを課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するため、軟磁性粉末の粒子形状およびサイズを特定すること、に着目して成されたものである。即ち、本発明の軟磁性アトマイズ粉末は、アトマイズ法により製造された軟磁性アトマイズ粉末であって、この粉末の長軸 L_1 と短軸 L_2 の比 L_1 / L_2 が 1 . $3\sim2$. 5 の範囲内にあり、平均粒径が 3 0 μ m以下の粉末が 4 0 wt%以上で且つ平均粒径が 5 μ m以下の粉末が 1 0 wt%以下である、ことを特徴とする。

【0007】これによれば、粉末の長軸 L_1 と短軸 L_2 の比(アスペクト比) L_1 / L_2 を規定してその形状を特定すると共に、係る粉末の粒径も大部分を小径とし且つ極めて微細な粒径のものを除いたため、程良い異形形状で且つ比較的小径の軟磁性アトマイズ粉末となる。このため、上配粉末を成形して得られる圧粉磁芯では、一定高さの透磁率が安定して得られると共に、各粉末間に絶縁性がかなり確保され且つ係る磁芯の密度をかなり高められる。従って、上配粉末により得られる圧粉磁芯において、渦電流を減らしコアロスを低減できると共に、磁

3

芯の成形性(保形性)も向上するため、その生産性を高め 且つ品質を安定させることができる。

【0008】尚、上記比L1/L2が1.3未満では、粉末の形状が球形に近付くため、圧粉磁芯を成形した際に成形性が低くなり、一方、上記比L1/L2が2.5を越えると上記コアロスが増え過ぎるため、係る範囲を除いたものである。また、上記アトマイズ法には、水アトマイズ法やがガスアトマイズ法の他、両者を併用する特殊水アトマイズ法も含まれる。特に、上記範囲の比L1/L2を有する粉末を得るためには、特殊水アトマイズ法が好適である。この特殊水アトマイズ法には、水とガスの混合物を噴霧する方法、ガス噴霧の直後に水で冷却する方法が含まれる。更に、上記粉末の粒径範囲を得るためには、例えばアトマイズ法により得られた粉末を分級する方法が用いられる。

【0009】また、前記粉末を小径のものから積算して、粉末全体の50wt%に至った際における粒径Dsoが50µm以下である、軟磁性アトマイズ粉末も含まれる。これによれば、粉末の前記異形形状および粒径の小径レベルを保ちつつ、粉末全体の小径程度も一層確実に得ることができる。このため、係る財磁性アトマイズ粉末を用いて成形される圧粉磁芯において、渦電流を更に減らし且つコアロスを一層低減できると共に、成形性(保形性)もあめることが可能となる。

【0010】一方、本発明の圧粉磁芯は、以上の軟磁性 アトマイズ粉末とバンイダとを混合してプレス成形され たものであって、100kHzにおける透磁率(μ′)が 50以上であり、且つ100kHzで1kGの磁界を印 加した際のコアロス(Pc)が400kW/m3以下であ る、ことを特徴とする。これによれば、程良い異形の形 状で且つ比較的小径の軟磁性アトマイズ粉末を用いてプ レス成形されているため、上記の透磁率を安定して保有 し、且つ上記のような低いコアロスの圧粉磁芯を提供す ることができる。尚、上記バインダには、絶縁材で且つ 高温の熱処理に耐え得る無機系または樹脂等の有機系バ インダが含まれる。また、プレス成形後の成形品は、焼 鈍されることにより磁気特性を高められる。更に、圧粉 磁芯として成形される形状には、トロイダル(リング) 形、ドラム形、ポット形、カップ形、EE形、EI形、 ER形、EPC形などの形状が含まれる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下において、本発明の実施に好適な形態を図面と共に説明する。図1(A)は、本発明による軟磁性アトマイズ粉末1を模式的に示す。この粉末1は、図1(A)に示すように、全体がやや細長い紡錘形を呈し、互いに直交する長軸L1と短軸L2とを有する。粉末1は、例えばFe-Si-A1系含金(センダスト:軟磁性金属)の溶湯を、水とガス(窒素またはAr)との混合物で噴霧する特殊水アトマイズ法により噴

化することにより、粉末1における長軸L1と短軸L2との比L1/L2を1.3~2.5の範囲内に納めることができる。図1(A)に示すような軟磁性アトマイズ粉末1を所要量用意し、100メッシュ以下のものに篩い分けた後、残った粉末1 を30メッシュの篩いにより篩い分けた際に、平均粒径が30μmの粉末1 が40 wt%以上になるようにする。また、5 メッシュ以下のものを、ある程度篩い分けして取り除く。更に、レーザ散乱法により粉末1の粒径を順次測定して粒径Dsoを求めると共に、その際において粒径Dsoが50μm以下になるように、上記篩い等による分級を行う。

【0012】これによって、長軸L1と短軸L2の比L1/L2が1.3~2.5の範囲内にあり、平均粒径が30μm以下の粉末が40wt%以上で且つ平均粒径が5μm以下の粉末が10wt%以下であると共に、粉末(1)を小径のものから積算して、粉末全体の50wt%に至った際における粒径Dsoが50μm以下である、軟磁性アトマイズ粉末1を得ることができる。次に、上記粉末1に対し、水ガラス等のバインダを、約1~3wt%混合して提拌する。場合により、得られた混合物を約100℃に加熱して乾燥しても良い。

【0013】更に、粉末1を含む上記混合物に対し、1 wt%未満のステアリン酸亜鉛などの潤滑剤を添加して混合した後、図示しない成形型中に係る混合物を充填して、所定の形状にプレス成形する。この結果、図1(B)に示すように、例えばトロイダル(リング)形に成形された圧粉磁芯2が得られる。この磁芯2は、円筒形の本体4とその軸心に沿って貫通する中空部6とを有する。尚、上記潤滑剤は、プレス後における雕型剤も兼ねている。次いで、上記磁芯2を約800℃に I 時間程度加熱する焼鈍を施す。これによって、100k H z における透磁率(μ′)が50以上であり、且つ100k H z で1k Gの磁界を印加した際のコアロス(Pc)が400kW/m³以下となる磁気特性を有する圧粉磁芯2を得ることができる。

[0014]

【実施例】ここで、本発明の具体的な実施例を、比較例と共に説明する。Fe‐9.6 wt% Si‐5.6 wt% Alの軟磁性合金(センダスト)を、前記特殊水アトマイズ法 によって粉末とした後、前記篩い分けによる分級を行った。これにより、表1に示すように、長軸L1と短軸L2との比L1/L2が1.3~2.5の範囲内にあり、平均粒径が30μm以下の粉末が40wt%以上で且つ平均粒径が5μm以下の粉末が10wt%以下であると共に、粉末1を小径のものから積算して、粉末全体の50wt%に至った際における粒径Dsoが50μm以下である、実施例1~7の軟磁性アトマイズ粉末1を得た。また、粒径Dso以外は上記の範囲にある実施例8の粉末1を別途用意した。尚、上記比L1/L2は、走査電子の類微鏡で粉末1を2次元的に観察し、その画像データを

画像解析することにより測定した。また、上記粒径D soはレーザ散乱法により測定した。

【0015】一方、上記と同じ軟磁性合金を、水アトマ イズ法、ガスアトマイズ法、または特殊水アトマイズ法 によって粉末とした後、適宜に分級を行い且つレーザ散 乱法等を用いて、表1に示すような比較例1~4の軟磁 性アトマイズ粉末を得た。次に、各例の粉末(1)に、バ インダとして水ガラスをそれぞれ3wt%混合して攪拌し た後、更に各例の混合物に対し、潤滑剤として O. 5wt %のステアリン酸亜鉛をそれぞれ添加して混合した。更 に、係る各例の混合物を図示しない成形型内に充填し、 15トン/cm²の圧力で個別にプレス成形した。この 結果、前記図1(B)に示すように、中空部6を有し外径28mm、内径20mm、および軸心に沿った高さが5* *mmの円筒形の本体4からなるリング形の圧粉磁芯2を 得た。これらの磁芯2も、元の粉末と同じ実施例1~8 または比較例1~4とする。

【0016】各例の磁芯(2)を、真空中で800℃に1 時間加熱する磁気焼鈍を施した。そして、各例の圧粉磁 芯(2)に付き、周波数(f)が100kHzの場合におけ る実効透磁率(μ')と、周波数(f)が100kHzで且 つ磁束密度(Bm)が1kGのときにおけるコアロス(P c)を常法により測定した。また、各例の圧粉磁芯(2) の成形性を判定するため、図1(C)に示すように、直径 方向に圧力Pを加えて、破壊した際の荷重を測定して、 圧環強度とした。これらの結果も表1に示した。

[0017]

mm'	P3%	£20mm	、および	軸心に沿ったる	あさが5*	【表 1 】			
	/	喷霧法	L1/L2	30 μ m 以下 (重量%)	5 µ m以下 (重量%)	平均粒径 (D50:μm)	コアロス(Pc) (kW/m3)	透磁率(µ′) (100kHz)	圧環強度 (N)
爽施例	ŋ 1	特殊水	1.5	65	0	30	330	62	81.3
"	2	~	2.0	65	0	30	360	71	100.9
"	3	"	2.3	65	0	30	375	75	119.6
"	4	~	1.8	65	8	30	385	70	96.0
"	5	"	2.2	45	0	35	380	73	116.6
"	6	"	1.9	100	0	23	308	68	95.1
"	7	"	2.0	70	0	42	389	74	99.0
"	8	~	2.0	50	0	60	565	79	130.3
比较例	1	ガス	1.1	65	0	30	315	45	30.4
"	2	水	2.6	65	0	30	779	95	139.2
n	3	特殊水	2.0	65	15	30	507	· 67	94.1
"	4	"	2.0	30	0	45	564	78	128.4

【0018】表1の結果によれば、実施例1~7の圧粉 磁芯 2 は、何れもコアロスが 3 0 0 kW/m³ レベルと 低く、透磁率は62~75とやや高めの範囲にあると共 に、圧環強度(成形性)も成形時の形状を保ち得る約80 ~120Nの範囲にあった。一方、比較例1の圧粉磁芯 は、コアロスが最も少ない反面、前記比L1/L2が 1 であることにより粉末が略球形状となるため、透 磁率と圧環強度の双方が低くなった。また、比較例2の 圧粉磁芯は、透磁率および圧環強度が高い反面、前記比 L1/L2が2.6であることにより、粉末が著しく異 形の形状となるため、コアロスが全例中において最も多 くなった。

【0019】更に、比較例3の圧粉磁芯は、5μm以下 の粉末が 1 5 wt%と多いため、コアロスが約 5 0 0 k W /m³と高くなり、且つ透磁率はやや低くなった。加え

て、比較例4の圧粉磁芯は、透磁率と圧環強度の双方が 高い反面、30μm以下の粉末が30wt%と少ないた め、コアロスが約560kW/m³と高くなった。尚、 実施例8の圧粉磁芯2は、透磁率および圧環強度が高 く、粒径D50が60umであるため、コアロスも約5 60kW/m³と高くなった。これにより、粒径Dso を50μm以下とする実施例1~7の優位性が理解され る。

【0020】以上のような各例の結果によれば、長軸し 1と短軸L2の比L1/L2を前記の特定範囲とし、粒 径の範囲を階層的に規定すると共に、粒径D50を小径 にする本発明の軟磁性アトマイズ粉末と、これを用いた 圧粉磁芯によれば、低コアロスで、高くて安定した透磁 率と優れた成形性(保形性)を発揮する、という効果が裏 付けられたことが容易に理解される。尚、実施例8は、

前配請求項1の発明においてはその実施例となるが、前 記請求項2の発明に対しては比較例となる。

【0021】本発明は、以上にて説明した実施の形態や 実施例に限定されるものではない。例えば、軟磁性アト マイズ粉末に用いる金属は、前記Fe-Si-A1系合 金に限らず、電解鉄、珪素鋼、または、Fe-Ni系合 金などを用いても良い。尚、Fe-Ni系合金のパーマ ロイには、例えばFe-Ni-Mo系合金のモリブデン パーマロイが含まれる。また、上記軟磁性金属を粉末に するアトマイズ法には、溶湯をガスで噴化した後、直ち に水で冷却する方法や、ガス噴霧した後で水噴霧する方 法も含まれる。更に、上記粉末と混合するバインダに は、前記水ガラスのような無機系のものに限らず、シリ コン樹脂やエポキシ系樹脂などの有機系バインダを用い ることもできる。尚、シリコン樹脂を用いる場合には、 架橋剤として有機チタンを更に混合することが望まし い。尚、プレス成形の直前に添加される潤滑剤には、前 記ステアリン酸亜鉛の他に、ステアリン酸やステアリン 酸アルミニウム等の高級脂肪酸、ワックス等の有機系の もの、二硫化モリブデン等の無機系のものも適用可能で ある。

[0022]

【発明の効果】以上において説明した本発明の軟磁性ア

トマイズ粉末によれば、程良い異形形状で且つ比較的小径の軟磁性アトマイズ粉末となるため、上記粉末を成形して得られる圧粉磁芯では、一定の透磁率が安定して得られると共に、各粉末間で絶縁性がかなり確保され且つ係る磁芯の密度をかなり高められる。従って、上記粉末を用いて得られる圧粉磁芯では、渦電流を減らしコアロスを低減でき、磁芯の成形性も向上するため、その生産性を高め且つ品質を安定させることができる。また、本発明の圧粉磁芯によれば、一定レベルの透磁率を安定して保有し、且つ上記のような低いコアロスの圧粉磁芯を提供することができる。従いコアロスの圧粉磁芯を提供することができる。だって、磁気特性に優れ且つ成形精度の高い磁芯となるため、前述したチョークコイル、ノイズフィルタ、アクティブフィルタ等の性能を向上させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は本発明の軟磁性アトマイズ粉末を2次元的に示す模式図、(B)はこの粉末を基にして得られる本発明の圧粉磁芯を示す斜視図、(C)は係る磁芯の圧環強度を測定する状態を示す概略図。

20 【符号の説明】

1…軟磁性アトマイズ粉末, 2…圧粉磁芯, L1… 長軸, L2…短軸

[図1]

